



INTELLECTUAL  
PROPERTY INDIA

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS  
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय  
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र  
PATENT CERTIFICATE  
(Rule 74 Of The Patents Rules)

क्रमांक : 044139304  
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 391608  
आवेदन सं. / Application No. : 202141007495  
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 23/02/2021  
पेटेंटी / Patentee : 1.Indian Space Research Organisation 2.Indian institute of Technology Mandi  
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.Santu Nandi 2.Lalit khillare 3.M. Yogesh 4.Suman Dolai 5.Chullikkattil P. Pradeep 6.Satinder K. Sharma 7.Anvesh Bogavelly 8.Deep Narayan Tiwari et al. et al. et al. et al.

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित A PROCESS FOR I-LINE RESIST DISSOLUTION MODULATION USING HYDROXY-STYRENE BASED TER-POLYMER नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 23rd day of February 2021 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled A PROCESS FOR I-LINE RESIST DISSOLUTION MODULATION USING HYDROXY-STYRENE BASED TER-POLYMER as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 23rd day of February 2021 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 09/03/2022  
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक  
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 23rd day of February 2023 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 23rd day of February 2023 and on the same day in every year thereafter.